

10月31日(木) 10:00-12:30

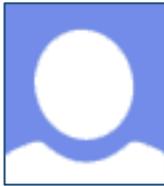
司会：中村 孝(大阪大学)

◇主催者挨拶

◇来賓挨拶

◆基調講演

「半導体の成長を支える製造装置の戦略(仮題)」



東京エレクトロン株式会社
経営戦略本部
経営戦略室 室長
西村 和哲

[講演要旨]

[講演者プロフィール]

◆基調講演

「先端技術総合研究所における研究戦略(仮題)」



三菱電機株式会社
先端技術総合研究所 所長
高林 幹夫

[講演要旨]

[講演者プロフィール]

◆基調講演

「電子デバイス産業は異次元の成長段階に突入したので！」

～シリコン列島ニッポンによる新たな国おこし～」



株式会社産業タイムズ社
取締役会長
泉谷 渉

[講演要旨]

[講演者プロフィール]

神奈川県横浜市出身。聖光学院中高等学校を経て、中央大学法学部政治学科卒業。

1977年 株式会社産業タイムズ社に入社し、半導体担当の記者となる。以来30年以上にわたって第一線を走ってきた国内最古参の半導体記者であり、現在は産業タイムズ社代表取締役会長と特別編集委員を兼務する。

主な著書には『日本半導体50年史 時代を創った537人の証言』（共著・産業タイムズ社）、『日本半導体起死回生の逆転』、『次世代ディスプレイ勝者の戦略』、『半導体業界ハンドブック』、『電子材料王国ニッポンの逆襲』、『ニッポンの素材力』、『ニッポンの環境エネルギー力』、『シェールガス革命で世界は激変する』（以上、東洋経済新報社）、『これが半導体の全貌だ』、『これがディスプレイの全貌だ』（以上、かんき出版）、『日の丸半導体は死なず』（光文社）、『100年企業～だけど最先端、しかも世界一』（垂紀書房）、『自動車世界戦争』（東洋経済新報社）などがある。

2011年～2013年 社団法人日本半導体ベンチャー協会会長。現在、一般社団法人日本電子デバイス産業協会理事・副会長。
